

# INTERNATIONAL STANDARD

## NORME INTERNATIONALE



**Semiconductor devices – Micro-electromechanical devices –  
Part 7: MEMS BAW filter and duplexer for radio frequency control and selection**

**Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs microélectromécaniques –  
Partie 7: Filtre et duplexeur BAW MEMS pour la commande et le choix des  
fréquences radioélectriques**

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 62047-7:2011



## THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2011 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office  
3, rue de Varembe  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland  
Email: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch)  
Web: [www.iec.ch](http://www.iec.ch)

## About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

## About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

- Catalogue of IEC publications: [www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)

The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications.

- IEC Just Published: [www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available on-line and also by email.

- Electropedia: [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary online.

- Customer Service Centre: [www.iec.ch/webstore/custserv](http://www.iec.ch/webstore/custserv)

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us:

Email: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch)

Tel.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

## A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

## A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

- Catalogue des publications de la CEI: [www.iec.ch/searchpub/cur\\_fut-f.htm](http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm)

Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d'effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

- Just Published CEI: [www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

- Electropedia: [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International en ligne.

- Service Clients: [www.iec.ch/webstore/custserv/custserv\\_entry-f.htm](http://www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm)

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous:

Email: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch)

Tél.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

# INTERNATIONAL STANDARD

## NORME INTERNATIONALE



**Semiconductor devices – Micro-electromechanical devices –  
Part 7: MEMS BAW filter and duplexer for radio frequency control and selection**

**Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs microélectromécaniques –  
Partie 7: Filtre et duplexeur BAW MEMS pour la commande et le choix des  
fréquences radioélectriques**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

PRICE CODE  
CODE PRIX

U

ICS 31.080.99

ISBN 978-2-88912-537-1

## CONTENTS

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FOREWORD.....                                                                                                | 4  |
| 1 Scope.....                                                                                                 | 6  |
| 2 Normative references .....                                                                                 | 6  |
| 3 Terms and definitions .....                                                                                | 6  |
| 3.1 General terms .....                                                                                      | 6  |
| 3.2 Related with BAW filter.....                                                                             | 7  |
| 3.3 Related with BAW duplexer .....                                                                          | 9  |
| 3.4 Characteristic parameters .....                                                                          | 10 |
| 3.4.1 BAW resonator .....                                                                                    | 10 |
| 3.4.2 BAW filter and duplexer .....                                                                          | 13 |
| 3.4.3 Temperature characteristics .....                                                                      | 16 |
| 4 Essential ratings and characteristic parameters.....                                                       | 16 |
| 4.1 Resonator, filter and duplexer marking .....                                                             | 16 |
| 4.2 Additional information.....                                                                              | 17 |
| 5 Test methods .....                                                                                         | 17 |
| 5.1 Test procedure .....                                                                                     | 17 |
| 5.2 RF characteristics .....                                                                                 | 19 |
| 5.2.1 Insertion attenuation, IA.....                                                                         | 19 |
| 5.2.2 Return attenuation, RA .....                                                                           | 20 |
| 5.2.3 Bandwidth .....                                                                                        | 21 |
| 5.2.4 Isolation .....                                                                                        | 21 |
| 5.2.5 Ripple.....                                                                                            | 22 |
| 5.2.6 Voltage standing wave ratio (VSWR) .....                                                               | 22 |
| 5.2.7 Impedances of input and output.....                                                                    | 23 |
| 5.3 Reliability test method .....                                                                            | 23 |
| 5.3.1 Test procedure .....                                                                                   | 23 |
| Annex A (informative) Geometries of BAW resonators .....                                                     | 25 |
| Annex B (informative) Operation of BAW resonators .....                                                      | 26 |
| Bibliography.....                                                                                            | 28 |
| Figure 1 – Basic structure of BAW resonator.....                                                             | 7  |
| Figure 2 – Topologies for BAW filter design .....                                                            | 8  |
| Figure 3 – Frequency responses of ladder and lattice type BAW filters .....                                  | 8  |
| Figure 4 – An example of BAW duplexer configuration.....                                                     | 9  |
| Figure 5 – Equivalent circuit of BAW resonator (one-port resonator) .....                                    | 10 |
| Figure 6 – Measurement procedure of BAW filters and duplexers .....                                          | 18 |
| Figure 7 – Electrical measurement setup of BAW resonators, filters and duplexers.....                        | 19 |
| Figure 8 – Insertion attenuation of BAW filter .....                                                         | 20 |
| Figure 9 – Return attenuation of BAW filter .....                                                            | 21 |
| Figure 10 – Isolation (Tx-Rx) of BAW duplexer .....                                                          | 22 |
| Figure 11 – Ripple of BAW filter.....                                                                        | 22 |
| Figure 12 – Smith chart plot of input and output impedances of BAW filter.....                               | 23 |
| Figure 13 – Block diagram of a test setup for evaluating the reliability of BAW resonators and filters ..... | 24 |

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure A.1 – Geometry comparison of BAW resonators.....                        | 25 |
| Figure B.1 – Modified BVD (Butterworth-Van Dyke) equivalent circuit model..... | 27 |

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 62047-7:2011

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

# SEMICONDUCTOR DEVICES – MICRO-ELECTROMECHANICAL DEVICES –

## Part 7: MEMS BAW filter and duplexer for radio frequency control and selection

## FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62047-7 has been prepared by subcommittee 47F: Micro-electromechanical systems, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

| FDIS        | Report on voting |
|-------------|------------------|
| 47F/79/FDIS | 47F/87/RVD       |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

**IMPORTANT – The “colour inside” logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this publication using a colour printer.**

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 62047-7:2011

# SEMICONDUCTOR DEVICES – MICRO-ELECTROMECHANICAL DEVICES –

## Part 7: MEMS BAW filter and duplexer for radio frequency control and selection

### 1 Scope

This part of IEC 62047 describes terms, definition, symbols, configurations, and test methods that can be used to evaluate and determine the performance characteristics of BAW resonator, filter, and duplexer devices as radio frequency control and selection devices. This standard specifies the methods of tests and general requirements for BAW resonator, filter, and duplexer devices of assessed quality using either capability or qualification approval procedures.

### 2 Normative references

Void.

### 3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

#### 3.1 General terms

##### 3.1.1

**bulk acoustic wave**

**BAW**

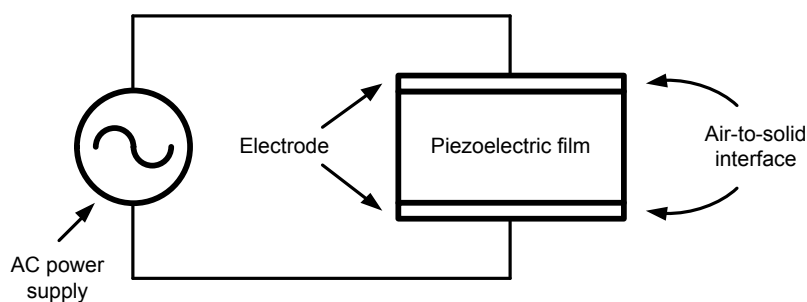
acoustic wave propagating in a bulk body

##### 3.1.2

**BAW resonator**

resonator employing bulk acoustic wave

NOTE BAW resonator consists of piezoelectric material between top and bottom electrodes, as shown in Figure 1. The top and bottom electrodes which can be made to vibrate in a vertical direction of the deposited piezoelectric film. The electrodes are either two air-to-solid interfaces or an acoustic Bragg reflector and an air-to-solid interface. The former is often called the film bulk acoustic resonator (FBAR), and the latter is called the solidly-mounted resonator (SMR).



IEC 1211/11

**Key****Layers of a piece of BAW resonator**

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electrode              | To provide electrical input to a body of piezoelectric film and electrical connections with a external circuit |
| Piezoelectric film     | Body layer of a kind of BAW resonator                                                                          |
| Air to solid interface |                                                                                                                |

**Components to operate a BAW resonator**

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| AC power supply | Electric power supply to vibrate a BAW resonator |
|-----------------|--------------------------------------------------|

**Figure 1 – Basic structure of BAW resonator****3.1.3****electrode**

electrically conductive plate in proximity to or film in contact with a face of the piezoelectric film by means of which a polarizing or driving field is applied to the element

[IEC/TS 61994-1, 3.21]

**3.1.4****piezoelectric film**

film which has piezoelectricity

NOTE Piezoelectric films can be distinguished as non-ferroelectric and ferroelectric materials. The non-ferroelectric materials, such as AlN (aluminium nitride) and ZnO (zinc oxide) have low dielectric constant, small dielectric loss, good hardness, and excellent insulating properties. Thus, they are good for microwave resonator and filter applications. The ferroelectric materials, such as PZT (lead-zirconate-titanate) and PLZT (lead-lanthanum-zirconate) have high dielectric constant, large dielectric loss, and fair insulating properties. Thus, they are good for memory and actuator applications.

**3.1.5****direct piezoelectric effect**

effect which a mechanical deformation of piezoelectric material produces a proportional change in the electric polarization of that material

**3.1.6****converse (or reverse) piezoelectric effect**

effect which mechanical stress proportional to an acting external electric field is induced in the piezoelectric material

NOTE Converse piezoelectric effect is widely being used for acoustic wave resonators and filters, resonant sensors, oscillators, ultrasonic wave generators, and actuators. Direct piezoelectric effect is usually applied for various piezoelectric sensors and voltage generators.

**3.2 Related with BAW filter**

Figure 2 shows topologies for BAW filter design.

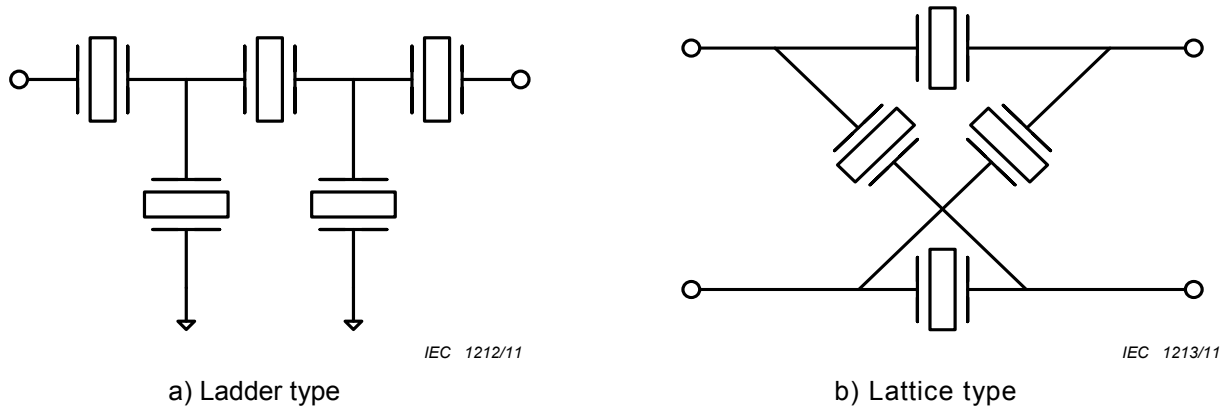


**Figure 2 – Topologies for BAW filter design**

NOTE BAW resonators are connected in series and parallel for forming electrical filters, as shown in Figure 2. The resonant frequencies of series and parallel resonators should be different to secure the bandwidth of the BAW filter.

### 3.2.1 ladder filter

filter having a cascade or tandem connection of alternating series and shunt BAW resonators

NOTE BAW resonator connected in series should have slightly higher resonant frequency than that of a parallel BAW resonator. The parallel resonant frequency of the parallel BAW resonator needs to be equal to the series resonant frequency of the series BAW resonator in the filter geometry shown in Figure 2. It gives a steep roll-off, but poor stop-band rejection characteristics as shown in Figure 3a). Thus, helper inductors are usually given to improve the isolation, and in general, the out-of-band rejection far from the passband becomes worse.

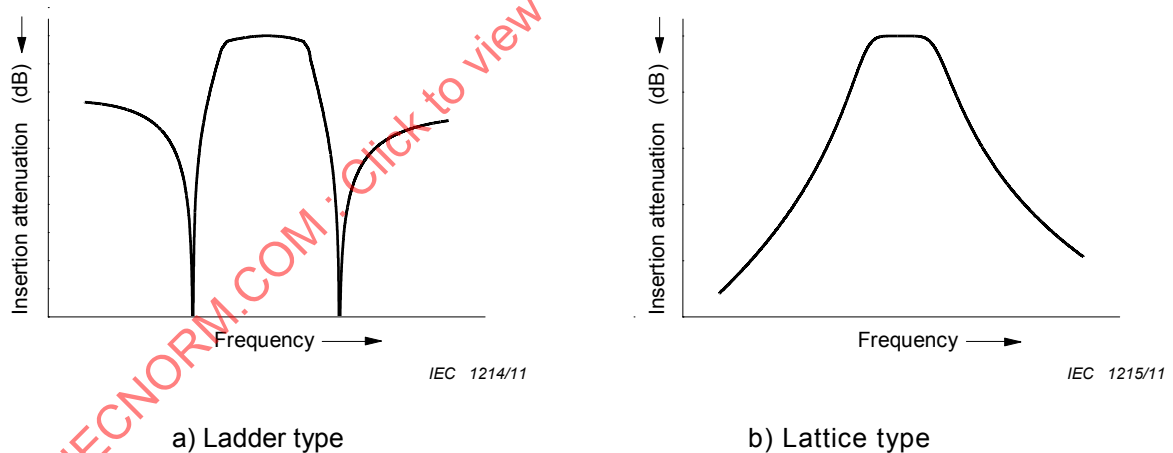


**Figure 3 – Frequency responses of ladder and lattice type BAW filters**

### 3.2.2 lattice filter

filter having two pairs of resonators electrically coupled in a bridge network, with one pair of resonators in a series arm and the other pair in a shunt arm

[IEC 60862-1: 2003, 2.2.3.8 modified]

NOTE Lattice type filter need more resonators than ladder type one, sine it needs two resonators to synthesize one pole and one transmission zero from the transfer function. The pass-band is obtained when one pair of resonators behaves inductive while the other pair of resonators behaves capacitive. Unlike the ladder type filter, it gives a deep stop-band rejection and good power handling capability, but smooth roll-off characteristics as shown in Figure 3 b).

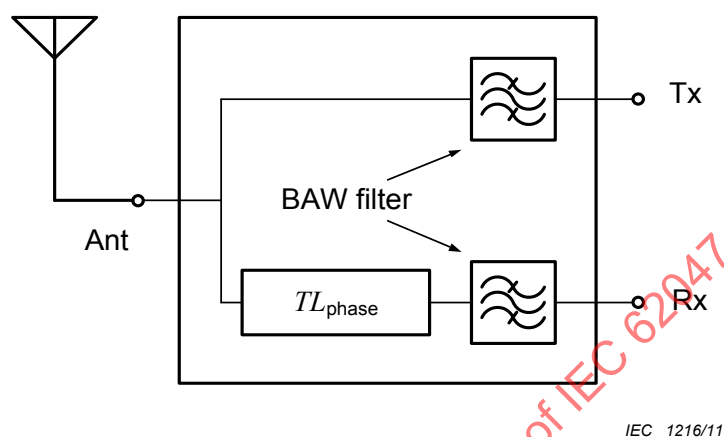
### 3.2.3

#### helper inductor

inductor connected with shunt resonators of ladder BAW filter

### 3.3 Related with BAW duplexer

Figure 4 shows an example of BAW duplexer configuration.



#### Key

|       |                   |              |                  |
|-------|-------------------|--------------|------------------|
| $T_x$ | transmitting port | $R_x$        | receiving port   |
| Ant   | antenna port      | $TL_{phase}$ | phase delay line |

**Figure 4 – An example of BAW duplexer configuration**

NOTE Two different BAW filters, transmitting and receiving band pass filters, are connected with a quarter wavelength phase shifter, phase delay line, or parallel inductor on a package substrate for forming a duplexer, as shown in Figure 4. In order to improve isolation characteristics between these transmitting and receiving filters, via grounds should be well formed onto the package substrate. Series and shunt inductors are added into the  $T_x$  and  $R_x$  filters in order to improve its attenuation, roll-off, and ripple characteristics.

#### 3.3.1

##### transmitting band pass filter

$T_x$

band pass filter used at the transmitter of the RF system which transmits a signal to the antenna

#### 3.3.2

##### receiving band pass filter

$R_x$

band pass filter used at the receiver of the RF system which receives a signal from the antenna

#### 3.3.3

##### phase delay line

transmission line to delay a signal from a port to the antenna or isolate the transmitter and receiver

### 3.4 Characteristic parameters

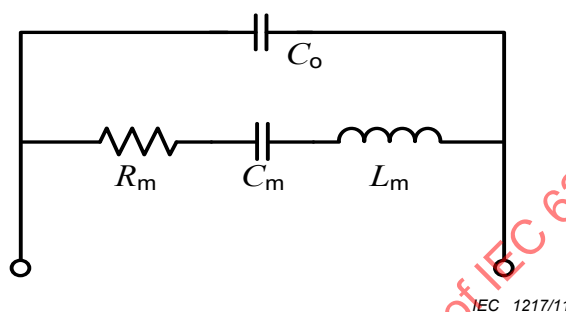
#### 3.4.1 BAW resonator

##### 3.4.1.1

##### equivalent circuit (of BAW resonators)

electrical circuit which has the same impedance as a piezoelectric resonator in the immediate neighborhood of resonance

NOTE For example, one port BAW resonator consists of series elements  $L_m$ ,  $C_m$ ,  $R_m$  in parallel with  $C_o$  as shown in Figure 5, where  $L_m$ ,  $C_m$ ,  $R_m$  represent the motional inductance, capacitance, and resistance, respectively.  $C_o$  represents the shunt capacitance. Sometimes, another resistance  $R_s$  is added in series with an input terminal for taking account of electrode and interconnection resistance.



##### Key

|       |                      |       |                     |
|-------|----------------------|-------|---------------------|
| $C_o$ | shunt capacitance    | $R_m$ | motional resistance |
| $C_m$ | motional capacitance | $L_m$ | motional inductance |

**Figure 5 – Equivalent circuit of BAW resonator (one-port resonator)**

[IEC/TS 61994-1: 2007, 3.25 modified]

##### 3.4.1.2

##### nominal frequency

frequency assigned by the specification of the resonator

[IEC/TS 61994-1: 2007, 3.58 modified]

##### 3.4.1.3

##### resonant frequency (or series resonant frequency)

$f_r$

lower frequency of the two frequencies of a piezoelectric resonator vibrating alone under specified conditions, at which the electrical impedance of the resonator is resistive

[IEC/TS 61994-1: 2007, 3.81 modified]

##### 3.4.1.4

##### anti-resonant frequency (parallel resonant frequency, $f_p$ )

$f_a$

the higher frequency of two frequencies of a piezoelectric resonator vibrating alone. An approximate value of this frequency is given by the expression

$$f_p = 1/2\pi \sqrt{L_m C_m C_o / (C_m + C_o)} \quad (1)$$

where

$C_o$  represents the shunt capacitance; and

$L_m$  and  $C_m$  are the motional inductance and capacitance

[IEC/TS 61994-1: 2007, 3.3, 3.69 modified]

#### 3.4.1.5

##### **motional (series) resonant frequency**

$f_s$

resonant frequency of the motional or series arm of the equivalent circuit of the resonator, it is defined by the following formula

$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_m C_m}} \quad (2)$$

where

$L_m$  and  $C_m$  represent the motional inductance and capacitance respectively.

[IEC/TS 61994-1: 2007, 3.55 modified]

#### 3.4.1.6

##### **fundamental resonance**

lowest resonance mode in a given family of vibration

#### 3.4.1.7

##### **spurious resonance**

state of resonance of a resonator other than that associated with the working frequency

[IEC/TS 61994-1: 2007, 3.86 modified]

#### 3.4.1.8

##### **spurious resonance rejection level**

difference between the maximum level of spurious resonances and the minimum insertion attenuation

[IEC/TS 61994-1: 2007, 3.87 modified]

#### 3.4.1.9

##### **unwanted response**

state of resonance of a resonator other than that associated with the mode of vibration intended for the application

[IEC/TS 61994-1: 2007, 3.99 modified]

#### 3.4.1.10

##### **capacitance ratio**

$r$

ratio of the parallel capacitance  $C_0$  to the motional capacitance  $C_m$

[IEC/TS 61994-1: 2007, 3.7 modified]

#### 3.4.1.11

##### **motional capacitance**

$C_m$

capacitance of the motional or series arm of the resonator equivalent circuit

### 3.4.1.12

#### **motional inductance**

$L_m$

inductance of the motional or series arm of the resonator equivalent circuit

### 3.4.1.13

#### **motional resistance**

$R_m$

resistance of the motional or series arm of the resonator equivalent circuit

[IEC/TS 61994-1: 2007, 3.52 modified]

### 3.4.1.14

#### **shunt capacitance**

$C_0$

capacitance in parallel with the motional arm of the resonator equivalent circuit which is caused by the energy leakage and dielectric loss of the piezoelectric film

### 3.4.1.15

#### **figure of merit**

**FOM or M**

factor indicating performance of the device, product of both  $k_{\text{eff}}^2$  and  $Q$ , which indicates the activity of the resonator, and the value usually given by  $Q/r$ , where  $Q$  is the  $Q$  factor and  $r$  is the ratio of capacitances at low frequencies

[IEC/TS 61994-1: 2007 modified]

### 3.4.1.16

#### **electromechanical coupling factor**

certain combination of elastic, dielectric and piezoelectric constants which appears naturally in the expression of impedance of a resonator. A different factor arises in each particular family of mode of vibration. The factor is closely related to the relative frequency spacing and is a convenient measure of piezoelectric transduction. Alternatively, the coupling factor may be interpreted as the square root of the ratio of the electrical or mechanical work which can be accomplished to the total energy stored from a mechanical or electrical power source for a particular set of boundary conditions

[IEC/TS 61994-1: 2007, 3.22 modified]

### 3.4.1.17

#### **relative frequency spacing**

$B_s$

ratio of the difference between the parallel resonance frequency  $f_p$  and the series resonance frequency  $f_s$  in a given mode of vibration, to the series resonance frequency

$$B_s = (f_p - f_s) / f_p \quad (3)$$

[IEC TS61994-1: 2007, 3.80 modified]

### 3.4.1.18

#### **effective electromechanical coupling factor**

$k_{\text{eff}}^2$

the effective electromechanical coupling factor for thickness-longitudinal vibration is defined as follows:

$$k_{\text{eff}}^2 = \left( \frac{\pi f_r}{2 f_a} \right) / \left\{ \tan \left( \frac{\pi f_r}{2 f_a} \right) \right\} \quad (4)$$

when the piezoelectric film is mechanically isolated from surroundings such as electrodes

#### 3.4.1.19

##### **electromechanical coupling factor (of piezoelectric material)**

$K^2$

figure indicating piezoelectric strength of piezoelectric material is defined as follows:

$$k_{\text{eff}}^2 = \frac{K^2}{(1 + K^2)} \quad (5)$$

NOTE It depends not only materials but also the wave type and the wave propagation direction and polarization.

#### 3.4.1.20

##### **quality factor (for a series resonant circuit of BAW resonator)**

$Q$

factor how long stored energy is preserved in a device and is defined as follows:

$$Q = 2\pi f_r L_m / R_m \quad (6)$$

where

$f_r$  is the resonance frequency;

$L_m$  is the motional inductance;

$R_m$  is the motional resistance

[IEC/TS61994-1: 2007, 3.77 modified]

NOTE The  $Q$  of a resonator is a measure of the losses in the device. The possible dissipative losses are resistances in the electrodes, visco-acoustic loss in all of the materials, acoustic scattering from rough surfaces or material defects, and acoustic radiation into the surrounding areas of the BAW device.

#### 3.4.1.21

##### **long-term parameter variation**

relationship which exists between any parameter (for example resonance frequency) and time

### 3.4.2 BAW filter and duplexer

#### 3.4.2.1

##### **shape factor**

ratio of the two bandwidths limited by two specified attenuation value

#### 3.4.2.2

##### **transition band**

band of frequencies between a cut-off frequency and the nearest point of the adjacent stop band

#### 3.4.2.3

##### **roll off rate**

ratio of transition band to the ideal cut off frequency, which is an index describing the increasing characteristics of BAW filters

#### 3.4.2.4

##### **attenuation**

decrease in intensity of a signal, beam, or wave as a result of absorption of energy and of scattering out of the path to the detector, but not including the reduction due to geometric spreading

### 3.4.2.5

#### **insertion attenuation**

##### **IA**

logarithmic ratio of the power delivered to the load impedance before and after insertion of the filter and duplexer

#### 3.4.2.5.1

##### **minimum insertion attenuation**

minimum value of insertion attenuation in the pass band

#### 3.4.2.5.2

##### **nominal insertion attenuation**

insertion attenuation at a specified reference frequency

#### 3.4.2.5.3

##### **maximum insertion attenuation**

maximum value of insertion attenuation in the pass band

### 3.4.2.6

#### **relative attenuation**

difference between the attenuation at a given frequency and the attenuation at the reference frequency

### 3.4.2.7

#### **return attenuation**

##### **RA**

value of the reciprocal of modulus of the reflection coefficient, expressed in decibels. Quantitatively, it is equal to  $L_r$ , where  $Z_1$  is the impedance toward the source and  $Z_2$  is the impedance toward the load, and the vertical bars indicate magnitude. It is the ratio of the reflected power to the incident power.  $\Gamma$  is a reflection coefficient.

$$L_r = 20 \log \left| \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1 - Z_2} \right| [\text{dB}] \quad (7)$$

$$RA = 20 \log(\Gamma) [\text{dB}] \quad (8)$$

[IEC/TS 61994-2: 2000, 3.47 modified]

### 3.4.2.8

#### **isolation**

ratio of original signal power versus unwanted signal power when  $T_x$  signals go through the antenna and the unwanted  $T_x$  signals come out from  $R_x$  port. Isolation usually concentrates between  $T_x$  and  $R_x$  ports

### 3.4.2.9

#### **ripple (pass-band ripple)**

difference between the maximum and minimum attenuation within a pass band

### 3.4.2.10

#### **pass-band attenuation deviation**

maximum variation of the attenuation within a defined portion of the pass band of a filter

### 3.4.2.11

#### **nominal frequency**

frequency given by the manufacturer or the specification to identify the filter and duplexer

**3.4.2.12****center frequency**

frequency of the middle in the pass band or arithmetic mean of the cut-off frequencies

**3.4.2.13****cut-off frequency**

frequency of the pass band at which the relative attenuation reaches a specified value

**3.4.2.14****pass band**

band of frequencies in which the relative attenuation is equal to or less than a specified value

**3.4.2.15****pass bandwidth**

separation of frequencies between which the attenuation of a piezoelectric filter shall be equal to, or less than, a specified value

**3.4.2.16****stop band**

band of frequencies in which the relative attenuation is equal to or greater than a specified value

**3.4.2.17****stop bandwidth**

separation of frequencies between which the relative attenuation is equal to or greater than a specified value

**3.4.2.18****fractional or relative bandwidth**

ratio of the pass bandwidth to the mid-band frequency in the case of band-pass filter or ratio of the stop bandwidth to the mid-band frequency in the case of band-stop filter

[IEC/TS 61994-2: 2000, 3.13 modified]

**3.4.2.19****selectivity**

difference between the attenuation at the given frequency outside the pass-band and the reference value at a given reference frequency

**3.4.2.20****standing wave**

formed wave when an electromagnetic wave is transmitted into one end of a transmission line and is reflected from the other end by an impedance mismatch

**3.4.2.21****standing wave ratio**

ratio of the amplitude of a standing wave at an anti-node (maximum) to the amplitude at an adjacent node (minimum) or ratio of the electrical field strength at a voltage maximum on a transmission line to the electrical field strength of an adjacent voltage minimum

**3.4.2.22****impedance**

total passive opposition offered to the flow of electric current. It is determined by the particular combination of resistance, inductive reactance, and capacitive reactance in a given circuit. It is represented by the letter "Z" and measured in ohms

**3.4.2.23**

**input impedance**

impedance at the input terminal of the filter device when it is properly terminated at its output

**3.4.2.24**

**output impedance (or load impedance)**

impedance presented by the filter to the load when the input is terminated by a specified source impedance

**3.4.2.25**

**characteristic impedance**

ratio of the complex voltage applied to the input of an infinitely long transmission line to the complex current that would flow in that line

**3.4.2.26**

**RF power handling capability**

capability of the filter or duplexer to transmit a given amount of power through the device

**3.4.2.27**

**envelop delay time**

time of propagation of a certain characteristic of a signal envelope between two points for a certain frequency

**3.4.2.28**

**operating temperature range**

range of temperatures as measured on the enclosure over which the resonator will not sustain permanent damage though not necessarily functioning within the specified tolerances

**3.4.3 Temperature characteristics**

**3.4.3.1**

**temperature characteristics of mid-band frequency**

maximum reversible variation of mid-band frequency produced over a given temperature range within the category temperature range. It is expressed normally as a percentage of the mid-band frequency related to a reference temperature of 25 °C

**3.4.3.2**

**temperature coefficient of mid-band frequency**

**TCF**

rate of change of mid-band frequency with the temperature measured over a specified range of temperature. It is normally expressed in parts per million per degree Celsius ( $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ )

**4 Essential ratings and characteristic parameters**

**4.1 Resonator, filter and duplexer marking**

Bulk acoustic wave resonators, filters and duplexers shall be clearly and durably marked in the order given below:

- a) year and week (or month) of manufacture;
- b) manufacture's name or trade mark;
- c) terminal identification (optional);
- d) serial number;
- e) factory identification code (optional).

## 4.2 Additional information

Some additional information should be given such as equivalent input and output circuits (eg. input/output impedance, characteristic impedance, etc.), handling precautions, physical information (eg. outline dimensions, terminals, accessories, etc.), package information, PCB interface and mounting information, and other information, etc.

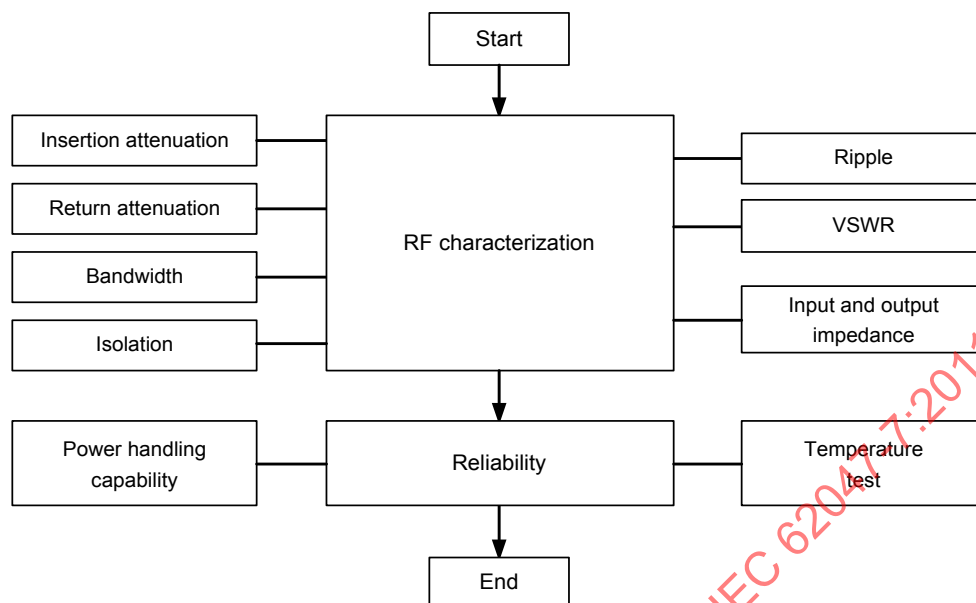
## 5 Test methods

### 5.1 Test procedure

Basically, test procedures for d.c. characteristics and RF characteristics of BAW filters and duplexers are performed as shown in Figure 6 and Figure 7. The packaged BAW filters and duplexers are mounted on a test fixture and measured by using a network analyzer. Since the impedance of the network analyzer is usually  $50\ \Omega$  the termination condition between the filter and the equipment should be considered carefully.

Before connecting the filter or duplexer test fixture, the network analyzer, cable, and connectors should be calibrated. The full 2-port calibration technique is effective to compensate the system errors (i.e. presenting open-circuit impedance, short-circuit impedance, through standards at the ends of test cable connectors,  $50\ \Omega$  load impedance, and storing the measured values for correction of resonator, filter, and duplexer measurement). After calibration, connect the test cable with the filter test fixture with  $50\ \Omega$  connectors. The reading of  $s$ -parameter on the display of the network analyzer is taken. A reflection coefficient,  $S_{11}$  and a transmission coefficient,  $S_{21}$  of two-port  $S$  parameters are translated into reflection attenuation and insertion attenuation, respectively. If a different frequency range is required, the entire calibration sequence has to be repeated.

IECNORM.COM : Click to view the full text of IEC 62047-7:2011



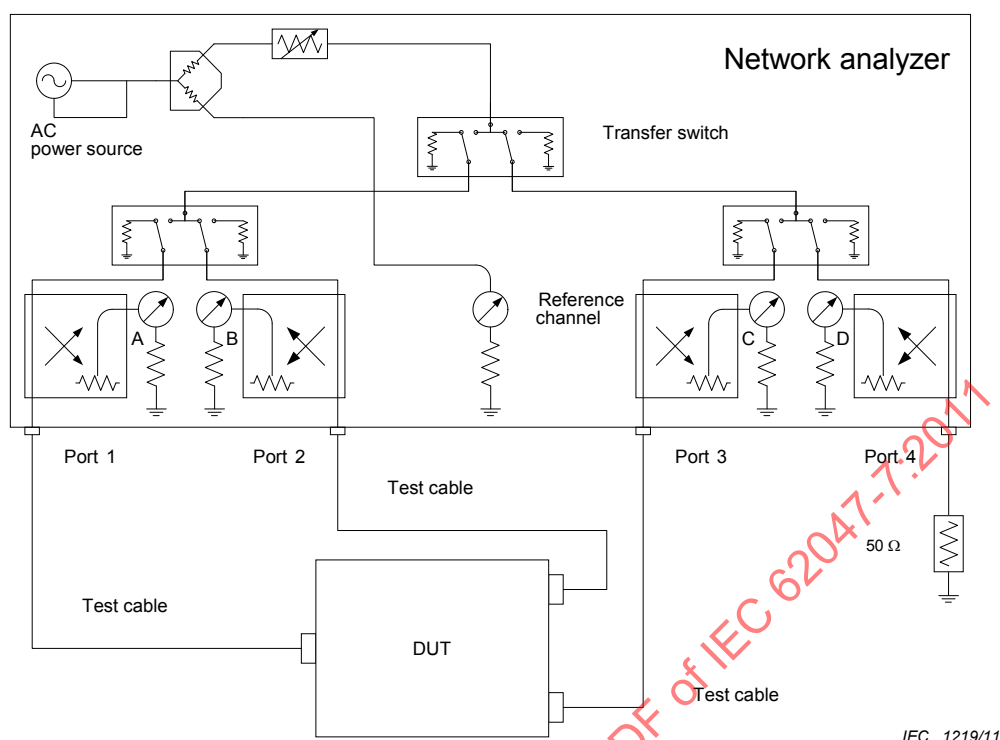
IEC 1218/11

#### Key

| Name of procedure          | Reference subclause               | Name of procedure         | Reference subclause |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Start                      |                                   | Temperature test          | 5.3.1.2             |
| RF characterization        |                                   | Insertion attenuation     | 3.4.2.5 and 5.2.1   |
| Reliability                |                                   | Return attenuation        | 3.4.2.7 and 5.2.2   |
| End                        |                                   | Bandwidth                 | 3.4.2.15 and 5.2.3  |
| Ripple                     | 3.4.2.9 and 5.2.5                 | Isolation                 | 3.4.2.8 and 5.2.4   |
| VSWR                       | 5.2.6 Voltage standing wave ratio | Power handling capability | 5.3.1.1             |
| Input and output impedance | 3.4.3.2.3 and 3.4.2.2.4           |                           |                     |

NOTE BAW filters and duplexers can be measured as shown in Figure 7. After mounting the BAW devices onto a test fixture, RF characteristics are measured by using a network analyzer or an equivalent equipment. If the measurements are satisfactory, reliability test (temperature (thermal cycling), shock, RF power handling, etc.) is performed for commercially use.

**Figure 6 – Measurement procedure of BAW filters and duplexers**



### Key

#### Components and meters to monitor

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| DUT: device under test     | A piece of BAW resonator or BAW filter or BAW duplexer                |
| A (channel):               | To detect port 1 reflected from the input of a piece of DUT           |
| B (channel):               | To detect port 2 reflected from the input of a piece of DUT           |
| C (channel):               | To detect port 3 reflected from the input of a piece of DUT           |
| D (channel):               | To detect port 4 power transmitted through the DUT                    |
| Reference channel (meter): | To detect supplying electric power in watts to keep a specified level |

#### Equipments and supplies

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| AC power source:  | To supply a specified level of electric power to a type of transfer switch |
| Transfer switch:  | To transfer a specified input power by switching toward port 1 or port 2   |
| Test cable:       |                                                                            |
| Network analyzer: | To measure S-parameters through a piece of DUT                             |

NOTE Other filter test equipments can also be used instead of the network analyzer. In case of BAW duplexers, unused port should be terminated with 50  $\Omega$  or 75  $\Omega$  during the measurement.

**Figure 7 – Electrical measurement setup of BAW resonators, filters and duplexers**

## 5.2 RF characteristics

### 5.2.1 Insertion attenuation, IA

When the incident power is applied to input port of the band-pass filter or duplexer, it is a measured ratio between the transmitted power to the output port and the incident power. The insertion attenuation of the band-pass filter is obtained from the measured S-parameter -  $S_{21}$ . The insertion attenuations of the duplexer are obtained from the measured S-parameter -  $S_{13}$  (Tx-Ant) and  $S_{32}$  (Ant-Rx). The insertion attenuation is normally expressed in decibels (dB) and obtained by the following equation.

$$IA = -20 \log(|S_{21}|) = 20 \log(|\Gamma|) [\text{dB}] \quad (9)$$

The measured insertion attenuation of the band-pass filter or duplexer should be lower than required minimum insertion attenuation given by users at the frequency band of applications. Figure 8 shows the graphical shape of the measured insertion attenuation.

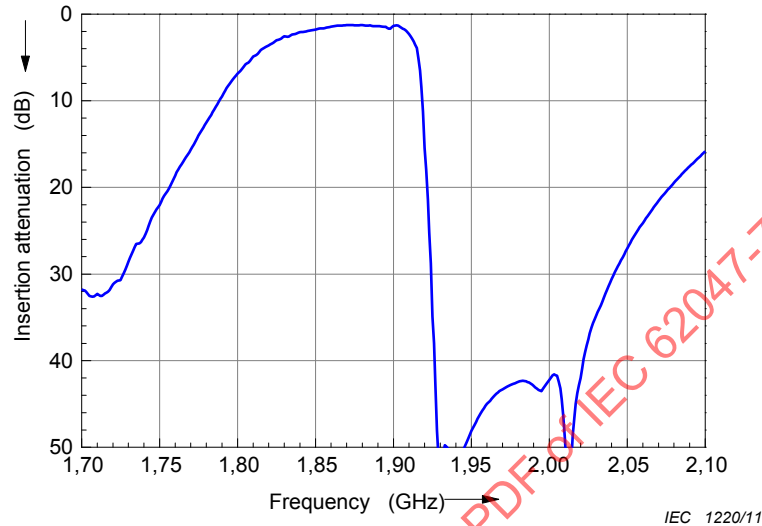


**Figure 8 – Insertion attenuation of BAW filter**

### 5.2.2 Return attenuation, RA

It is the measured ratio, normally expressed in dB, of the reflected power to the incident power. It is obtained from the measured S-parameter,  $S_{11}$  in the band-pass filter.

$$RA = -20 \log(|S_{11}|) = 20 \log(|\Gamma|) [\text{dB}] \quad (10)$$

In the case of the duplexer, return attenuations are obtained from the measured S-parameters,  $S_{11}$  (for Tx band) and  $S_{22}$  (for Rx band). Figure 9 shows the graphical shape of the measured return attenuation. The return attenuation is normally expressed in decibels (dB)

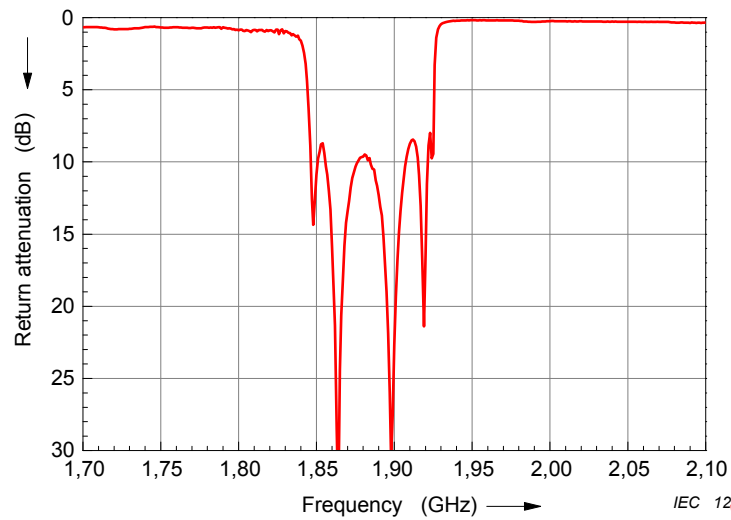


**Figure 9 – Return attenuation of BAW filter**

### 5.2.3 Bandwidth

It is the working frequency range of the band-pass filter or duplexer having good RF characteristics enough to be used in subsystems and system applications. It is the measured range, normally expressed in Hz, of the separation between the lower and the upper relative to the specified value of the frequency response curve.

$$BW = f_{\text{upper (specified)}} - f_{\text{lower (specified)}} \text{ Hz} \quad (11)$$

It is obtained from the measured S-parameters –  $S_{21}$  (band-pass filter),  $S_{31}$  (Tx-Ant for duplexer) and  $S_{32}$  (Ant-Rx for duplexer). The upper and lower frequencies are selected when the relative attenuation reaches a specified value.

### 5.2.4 Isolation

RF energy may leak from one conductor to another by radiation, ionization, capacitive coupling, or inductive coupling. In case of duplexer, isolation is the measurement of the power level between a transmitting, Tx and a receiving, Rx ports after terminating an antenna port as  $50 \Omega$ . Isolation is normally specified in dB below the Input power level.

$$Isolation = -20 \log |S_{21}| [\text{dB}] \quad (12)$$

The measured isolation of BAW duplexer should be higher than the required isolation given by users. Figure 10 shows the graphical shape of the measured isolation characteristics.

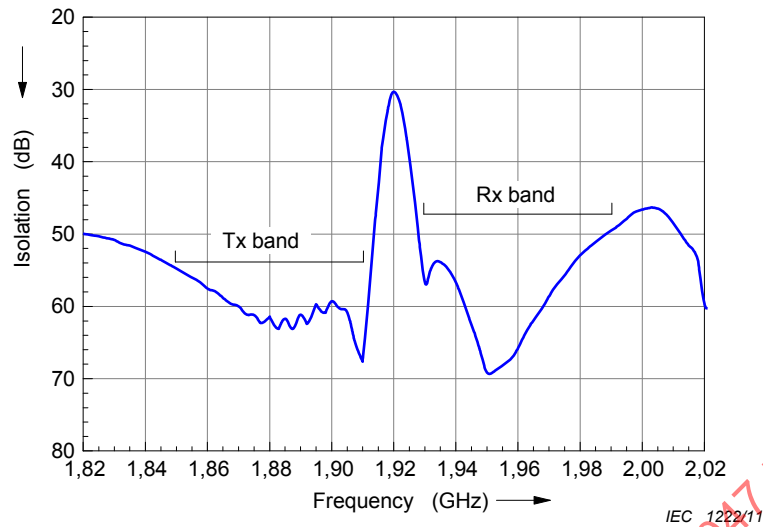


Figure 10 – Isolation (Tx-Rx) of BAW duplexer

### 5.2.5 Ripple

In-band ripple is defined as the fluctuation of the insertion attenuation within the pass band. Figure 11 shows the graphical shape of the measured ripple characteristics.

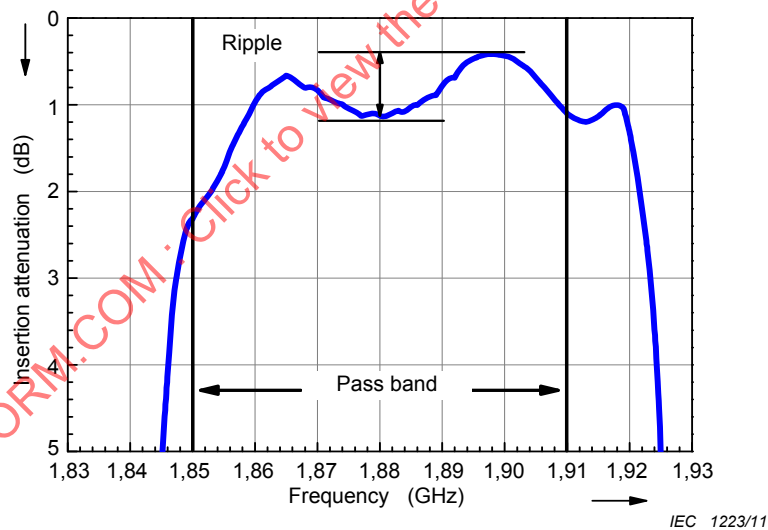


Figure 11 – Ripple of BAW filter

### 5.2.6 Voltage standing wave ratio (VSWR)

It is the measured ratio of the electrical field strength at a voltage maximum on a transmission line to the electrical field strength of an adjacent voltage minimum. It is a measure of mismatch of a line.

$$VSWR = \left( \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \right) = \frac{|V_{\max}|}{|V_{\min}|}, \quad \Gamma \text{ is a reflection coefficient.} \quad (13)$$

In above Equation (13), the reflection coefficient  $\Gamma$  is derived from following equation:

$$|\Gamma| = 10^{-\frac{RA}{20}} \quad (14)$$

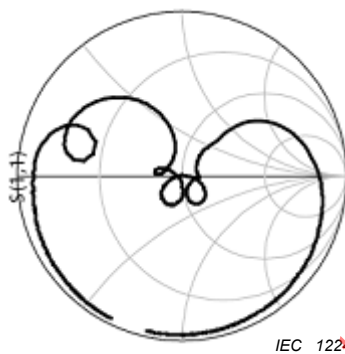
where

$RA$  is the return attenuation.

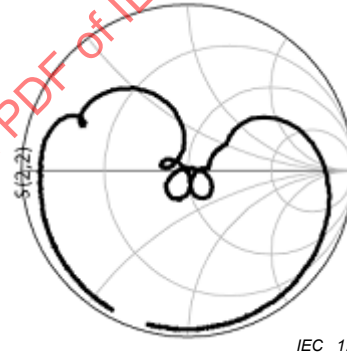
The return attenuation is obtained using the measured  $s$ -parameters described in 5.2.2.

### 5.2.7 Impedances of input and output

It is the connection of additional impedance to an existing one in order to accomplish a specific effect, such as to balance a circuit or to reduce reflection in the BAW devices. Generally, load impedance is fixed to  $50 \Omega$ . So, characteristic impedance should be matched to  $50 \Omega$  for the high effective RF transmission. The impedance for the band-pass filter is obtained from the measured Smith-chart -  $S_{11}$ . The impedance for the duplexer is obtained from the measured Smith chart -  $S_{11}$  and  $S_{22}$ . Smith chart center is  $50 \Omega$  point.



12a) Input impedance



12b) Output impedance

**Figure 12 – Smith chart plot of input and output impedances of BAW filter**

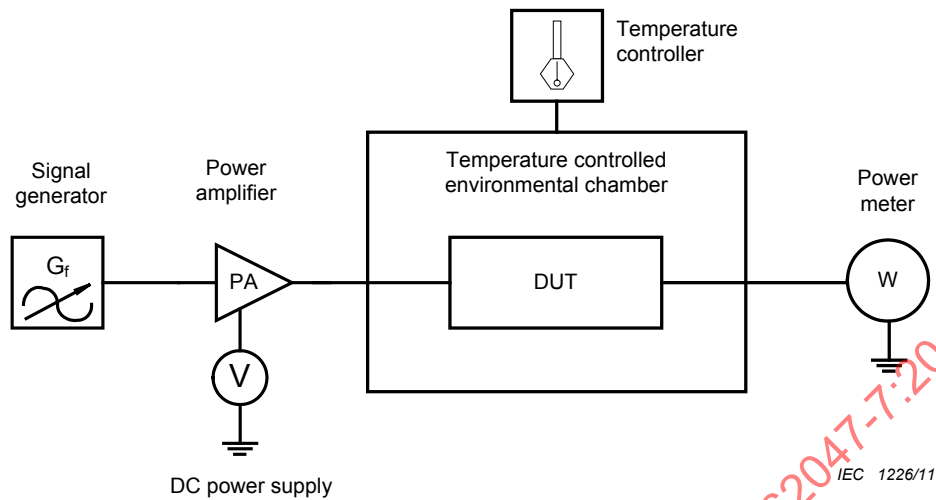
## 5.3 Reliability test method

### 5.3.1 Test procedure

To test a life time of BAW band-pass filters or duplexers, the devices must be repeatedly operated until failure. The simplest method for monitoring the device operation is to apply a continuous wave signal to the devices and measure the modulated RF signal that results from the devices. Figure 13 shows a test setup of the reliability of BAW devices.

To test the reliability, the following test procedure is performed:

- The signal from the signal generator is amplified as specified power level through the power amplifier (PA).
- The amplified signal is applied to the input port of the band-pass filter or duplexer.
- The output signal passing through the band-pass filter or duplexer is measured by the power meter.
- The test is performed over again for a few months.



#### Key

| Components and meters to monitor |                                                                   | Equipments and supplies                       |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DUT: device under test           | A piece of BAW resonator or BAW filter                            | G <sub>f</sub> : signal generator             | To supply a specified signal to a type of power amplifier                                 |
| V:                               | Volt meter                                                        | PA: power amplifier                           | To apply amplified signal to the input port of a piece of DUT                             |
| W: power meter                   | To monitor output power (watt) value of a piece of testing device | Temperature controller:                       | To set up a specified temperature value of a temperature controlled environmental chamber |
|                                  |                                                                   | DC power supply:                              | To apply a specified DC voltage to a type of power amplifier                              |
|                                  |                                                                   | Temperature controlled environmental chamber: | To keep a specified temperature value of a piece of testing device                        |

**Figure 13 – Block diagram of a test setup for evaluating the reliability of BAW resonators and filters**

#### 5.3.1.1 Power handling capability

It is the measured maximum RF power which can be transferred from the input to output ports when the band-pass filter or duplexer is being operated.

#### 5.3.1.2 Temperature test

Objective of this test is to evaluate its reliability by low/high temperature cycling test. The temperature range should be specified from the applications. First, the test is performed at the temperature cycling test chamber, and second, by placing the finished duplexer in an oven. The performance characteristics are monitored by a network analyzer.

## Annex A (informative)

### Geometries of BAW resonators

#### A.1 Back side etched type

Back side wet etched resonator is fabricated by anisotropically etching the back side of substrate in use of wet chemical solutions such as KOH, NaOH, and TMAH. This procedure makes a membrane to support the resonator device. Recently, silicon dry etching process is also used.

#### A.2 Air-gap type

Air-gaped resonator is fabricated by removing the sacrificial layer formed on top of the substrate through the etch holes. When wet chemicals are used to etch the sacrificial layer, the stiction problem is commonly occurred. Thus, dry etching techniques are widely used. Since the size of the air-gaped resonator is much smaller than that of back side etched resonator, it is widely used for making the filters and duplexers.

#### A.3 SMR type

SMR resonator is fabricated by forming a Bragg reflector on top of substrate which is comprised of several layers of different materials with high and low acoustic impedances. It plays a role to trap energy. The layer thickness of bragg reflector must be exactly controlled, but it is not easy to control the thicknesses of a set of quarter-wave layers.

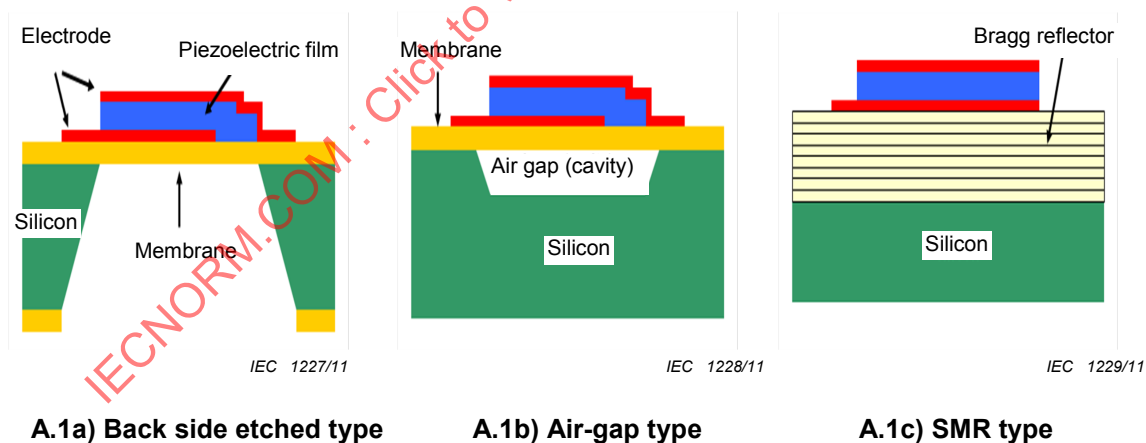


**Figure A.1 – Geometry comparison of BAW resonators**

## Annex B (informative)

### Operation of BAW resonators

#### B.1 Operating principle of BAW resonators

When electrical energy is converted to mechanical energy in BAW resonator with a acoustic wave propagation in a parallel plate, the energy is directed into the body of the device. The primary sound energy is a longitudinal.

The resonant frequency is almost determined by the thickness of the piezoelectric film. It is determined by the following equation,  $f_{\text{res}} = (2n+1)v/2d$ , where  $v$  is an acoustic wave velocity at the resonant frequency ( $f_{\text{res}}$ ),  $n$  is integer, and  $d$  is thickness of the piezoelectric film.

#### B.2 Resonance principle

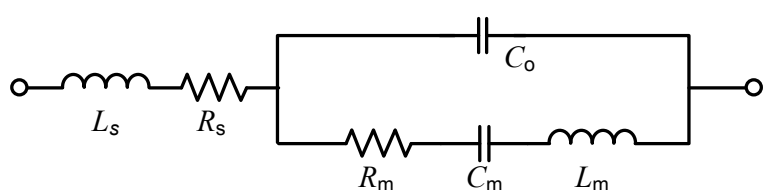
Piezoelectric material of the BAW resonator converts RF electrical energy into mechanical energy (related to acoustic wave) and vice versa. So, the piezoelectricity of ZnO or AlN, the degree of being changeable from RF electrical signal (wave) into acoustic wave, induces the resonance and selection property of a wanted frequency.

Let us consider the BAW resonator where a piezoelectric thin film sandwiched by two parallel electrodes. A resonance condition occurs if the thickness of piezoelectric thin film ( $d$ ) is equal to an odd multiple of a half of the wavelength ( $\lambda_{\text{res}}$ ). The fundamental resonant frequency ( $f_{\text{res}} = 1/\lambda_{\text{res}}$ ) is then inversely proportional to the thickness of the piezoelectric film, and is equal to  $v_a/2d$  where  $v_a$  is an acoustic wave velocity at the resonant frequency ( $f_{\text{res}}$ ).

As alternating voltage is applied across the piezoelectric layer, acoustic motion will be induced by the mechanical force generated through the piezoelectricity. On the other hand, electric charges will be induced to the electrodes by electric fields associated with propagating acoustic waves. These relations can be reduced to an electromechanical equivalent circuit shown in Figure 5. Thus, the resonant frequencies can be calculated by using these equivalent circuit parameters.

|                     |                                  |                       |                                                      |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Series<br>resonance | $f_s = (1/2\pi)(L_m C_m)^{-1/2}$ | Parallel<br>resonance | $f_p = (1/2\pi)(L_m C_m)^{-1/2}(1 + C_m/C_o)^{-1/2}$ |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|

The series resonance called as the resonance is occurred where an electrical impedance between two electrodes takes a minimum. On the other hand, the parallel resonance called as anti-resonance is occurred slightly above the resonance where an electrical impedance takes a maximum.



IEC 1230/11

**Key**

|       |                     |       |                      |
|-------|---------------------|-------|----------------------|
| $L_s$ | series inductance   | $R_s$ | series resistance    |
| $R_m$ | motional resistance | $C_m$ | motional capacitance |
| $L_m$ | motional inductance | $C_0$ | shunt capacitance    |

**Figure B.1 – Modified BVD (Butterworth-Van Dyke) equivalent circuit model**

The BVD model of the BAW resonator shown in Figure 5 is often modified for practical applications, as shown in Figure B.1. Series resistance  $R_s$  and inductance of  $L_s$  represent the interconnecting electrodes and shunt resistance  $R_0$  expresses variation of energy dissipation with frequency.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 62047-7:2011

## Bibliography

IEC 60368-1:2000, *Piezoelectric filters of assessed quality – Part 1: Generic specification*  
Amendment 1:2004

IEC 60368-2-1, *Piezoelectric filters – Part 2: Guide to the use of piezoelectric filters – Section One: Quartz crystal filters*

IEC 60368-2-2, *Piezoelectric filters – Part 2: Guide to the use of piezoelectric filters – Section 2: Piezoelectric ceramic filters*

IEC 60862-1:2003, *Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality – Part 1: Generic specification*

IEC 60862-2, *Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality – Part 2: Guidance on use*

IEC/TS 61994-1:2007, *Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection – Glossary – Part 1: Piezoelectric and dielectric resonators*

IEC/TS 61994-2:2000, *Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection – Glossary – Part 2: Piezoelectric and dielectric filters*

IEC 61261-1, *Piezoelectric ceramic filters for use in electronic equipment – A specification in the IEC quality assessment system for electronic components (IECQ) – Part 1: Generic specification – Qualification approval*

IEC 61261-2, *Piezoelectric ceramic filters for use in electronic equipment – A specification in the IEC quality assessment system for electronic components (IECQ) – Part 2: Sectional specification – Qualification approval*

---

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 62047-7:2017

## SOMMAIRE

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| AVANT-PROPOS .....                                                                              | 32 |
| 1 Domaine d'application .....                                                                   | 34 |
| 2 Références normatives .....                                                                   | 34 |
| 3 Termes et définitions .....                                                                   | 34 |
| 3.1 Termes généraux .....                                                                       | 34 |
| 3.2 En relation avec le filtre BAW .....                                                        | 36 |
| 3.3 En relation avec le duplexeur BAW .....                                                     | 37 |
| 3.4 Paramètres caractéristiques .....                                                           | 38 |
| 3.4.1 Résonateur BAW .....                                                                      | 38 |
| 3.4.2 Filtre et duplexeur BAW .....                                                             | 41 |
| 3.4.3 Caractéristiques de températures .....                                                    | 44 |
| 4 Valeurs assignées et paramètres caractéristiques essentiels .....                             | 45 |
| 4.1 Marquage de résonateurs, de filtres et de duplexeurs .....                                  | 45 |
| 4.2 Informations complémentaires .....                                                          | 45 |
| 5 Méthodes d'essai .....                                                                        | 45 |
| 5.1 Procédure d'essai .....                                                                     | 45 |
| 5.2 Caractéristiques RF .....                                                                   | 47 |
| 5.2.1 Affaiblissement d'insertion, $I_A$ .....                                                  | 47 |
| 5.2.2 Affaiblissement d'écho, $R_A$ .....                                                       | 48 |
| 5.2.3 Largeur de bande .....                                                                    | 49 |
| 5.2.4 Isolement .....                                                                           | 49 |
| 5.2.5 Ondulation .....                                                                          | 50 |
| 5.2.6 Rapport d'onde stationnaire en tension (VSWR : <i>Voltage standing wave ratio</i> ) ..... | 50 |
| 5.2.7 Impédances de sortie et d'entrée .....                                                    | 51 |
| 5.3 Méthode d'essai de fiabilité .....                                                          | 51 |
| 5.3.1 Procédure d'essai .....                                                                   | 51 |
| Annexe A (informative) Géométries des résonateurs BAW .....                                     | 53 |
| Annexe B (informative) Fonctionnement des résonateurs BAW .....                                 | 54 |
| Bibliographie .....                                                                             | 56 |
| Figure 1 – Structure fondamentale du résonateur BAW .....                                       | 35 |
| Figure 2 – Topologies pour conception de filtres BAW .....                                      | 36 |
| Figure 3 – Réponses en fréquences des filtres BAW de type en échelle et en treillis .....       | 36 |
| Figure 4 – Exemple de configuration d'un duplexeur BAW .....                                    | 37 |
| Figure 5 – Circuit équivalent du résonateur BAW (résonateur à une porte) .....                  | 38 |
| Figure 6 – Procédure de mesure des filtres et des duplexeurs BAW .....                          | 46 |
| Figure 7 – Montage de mesure électrique des résonateurs, filtres et duplexeurs BAW .....        | 47 |
| Figure 8 – Affaiblissement d'insertion du filtre BAW .....                                      | 48 |
| Figure 9 – Affaiblissement d'écho du filtre BAW .....                                           | 49 |
| Figure 10 – Isolement ( $T_x-R_x$ ) du duplexeur BAW .....                                      | 50 |
| Figure 11 – Ondulation du filtre BAW .....                                                      | 50 |
| Figure 12 – Tracé de l'abaque de Smith des impédances d'entrée et de sortie du filtre BAW ..... | 51 |

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 13 – Schéma fonctionnel d'un montage d'essai en vue de l'évaluation de la fiabilité des résonateurs et des filtres BAW ..... | 52 |
| Figure A.1 – Comparaison de géométrie entre les résonateurs BAW.....                                                                | 53 |
| Figure B.1 – Modèle de circuit équivalent au BVD modifié (Butterworth-Van Dyke) .....                                               | 55 |

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 62047-7:2011

# COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

## DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – DISPOSITIFS MICROÉLECTROMÉCANIQUES –

### Partie 7: Filtre et duplexeur BAW MEMS pour la commande et le choix des fréquences radioélectriques

#### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de brevet. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La norme internationale CEI 62047-7 a été établie par le sous-comité 47F: Systèmes micro-électromécaniques, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| FDIS        | Rapport de vote |
| 47F/79/FDIS | 47F/87/RVD      |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

**IMPORTANT – Le logo "*colour inside*" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.**

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 62047-7:2011

## DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – DISPOSITIFS MICROÉLECTROMÉCANIQUES –

### Partie 7: Filtre et duplexeur BAW MEMS pour la commande et le choix des fréquences radioélectriques

#### 1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 62047 définit les termes, les définitions, les symboles, les configurations, et les méthodes d'essai susceptibles d'être utilisés pour évaluer et déterminer les caractéristiques d'aptitude à la fonction des dispositifs de résonateurs, filtres et duplexeurs BAW en tant que dispositifs de commande et de choix des fréquences radioélectriques. La présente norme spécifie les méthodes d'essai et les exigences générales relatives aux dispositifs de résonateur, de filtre et de duplexeur BAW sous assurance de la qualité, au moyen des procédures d'agrément de savoir-faire ou d'homologation.

#### 2 Références normatives

Vacant.

#### 3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions suivants, s'appliquent.

##### 3.1 Termes généraux

###### 3.1.1

**onde acoustique de volume**

**BAW** (*Bulk acoustic wave*)

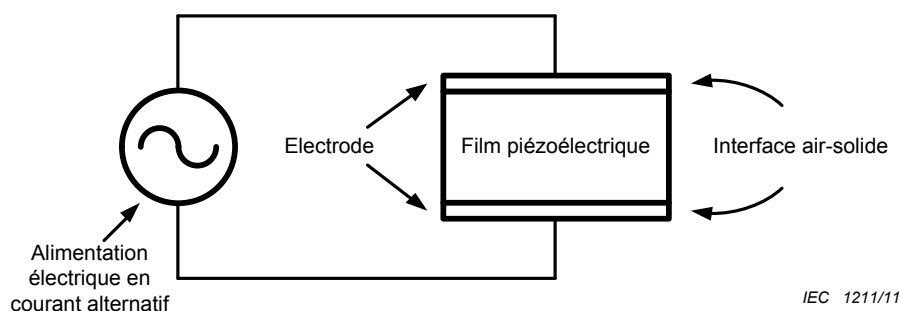
onde acoustique, se propageant au corps de volume

###### 3.1.2

**résonateur BAW**

résonateur utilisant une onde acoustique de volume

NOTE Le résonateur BAW est constitué de matériau piézoélectrique entre les électrodes supérieure et inférieure, comme représenté à la Figure 1. Les électrodes supérieure et inférieure étant susceptibles de vibrer dans un sens vertical du film piézoélectrique déposé. Les électrodes correspondent soit à deux interfaces air-solide soit à un réflecteur acoustique de Bragg et une interface air-solide. La première est souvent désignée par résonateur acoustique de volume à film (FBAR, *film bulk acoustic resonator*), et la seconde est désignée par résonateur à montage solide (SMR, *solidly-mounted resonator*).



### Légende

#### Couches d'une pièce d'un résonateur BAW

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electrode            | Pour fournir l'entrée électrique à un corps constitué de film piézo-électrique et des connexions électriques avec un circuit externe |
| Film piézoélectrique | Couche de corps d'un type de résonateur BAW                                                                                          |
| Interface air-solide |                                                                                                                                      |

#### Composants pour faire fonctionner un résonateur BAW

|                                              |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique à courant alternatif | Alimentation électrique pour faire vibrer un résonateur BAW |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

**Figure 1 – Structure fondamentale du résonateur BAW**

### 3.1.3

#### électrode

plaque ou film électriquement conducteur à proximité de, ou en contact avec une face du film piézoélectrique permettant d'appliquer un champ de polarisation ou d'entraînement à l'élément

[CEI/TS 61994-1, 3.21]

### 3.1.4

#### film piézoélectrique

film qui est doté de piézoélectricité

NOTE Parmi les films piézoélectriques, on peut distinguer ceux en matériaux non ferroélectriques de ceux en matériaux ferroélectriques. Les matériaux non ferroélectriques, tels que le AlN (nitrure d'aluminium) et le ZnO (oxyde de zinc) comportent une constante diélectrique faible, une perte diélectrique faible, une dureté suffisante, et d'excellentes propriétés isolantes. De ce fait, ils sont bien adaptés pour les résonateurs hyperfréquences et les applications de filtres. Les matériaux ferroélectriques, tels que PZT (plomb-zirconium-titane) et PLZT (plomb-lanthanum-zirconium) comportent une constante diélectrique élevée, une perte diélectrique importante, et des propriétés isolantes assez bonnes. De ce fait, ils sont bien adaptés pour les applications de mémoire et d'actionneur.

### 3.1.5

#### effet piézoélectrique direct

effet occasionné par une déformation mécanique de matériau piézoélectrique qui produit une modification proportionnelle dans la polarisation électrique de ce matériau

### 3.1.6

#### effet piézoélectrique contraire (ou inverse)

effet occasionné par une contrainte mécanique proportionnelle à un champ électrique externe en action, qui est induite dans le matériau piézoélectrique

NOTE L'effet piézoélectrique contraire est largement utilisé pour les résonateurs et filtres à ondes acoustiques, les capteurs résonnants, les oscillateurs, les générateurs d'ondes ultrasonores, et les actionneurs. L'effet piézoélectrique direct est habituellement appliqué à divers capteurs piézoélectriques et générateurs de tension.

### 3.2 En relation avec le filtre BAW

La Figure 2 montre les topologies pour la conception de filtres BAW.

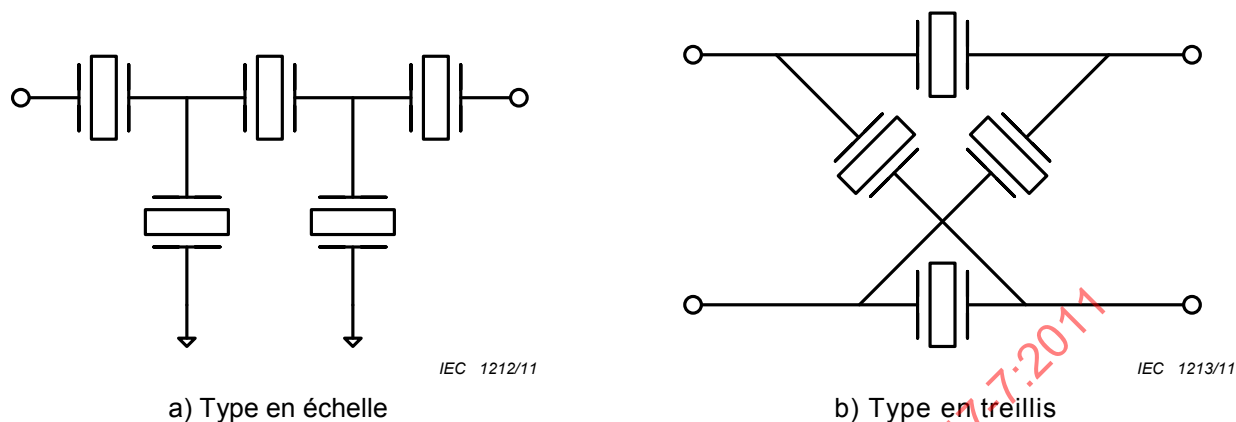


**Figure 2 – Topologies pour conception de filtres BAW**

NOTE Les résonateurs BAW sont connectés en série et en parallèle pour former des filtres électriques, comme représentés à la Figure 2. Il convient que les fréquences résonnantes des résonateurs séries et parallèles soient différentes pour fixer la largeur de bande du filtre BAW.

#### 3.2.1

##### filtre en échelle

filtre comportant une connexion en cascade ou en tandem de résonateurs BAW shunt et série alternatifs

NOTE Il convient que le résonateur BAW connecté en série comporte une fréquence de résonance légèrement supérieure à celle d'un résonateur BAW parallèle. Il est nécessaire que la fréquence de résonance parallèle du résonateur BAW parallèle soit égale à la fréquence de résonance série du résonateur BAW série dans la géométrie du filtre, comme l'illustre la Figure 2. Elle donne une décroissance raide, mais des caractéristiques de rejet de bande d'arrêt médiocres, comme le montre la Figure 3a). De ce fait, des inductances auxiliaires sont habituellement accordées pour améliorer l'isolement, et, en général, une réjection hors-bande loin de la bande passante devient pire.

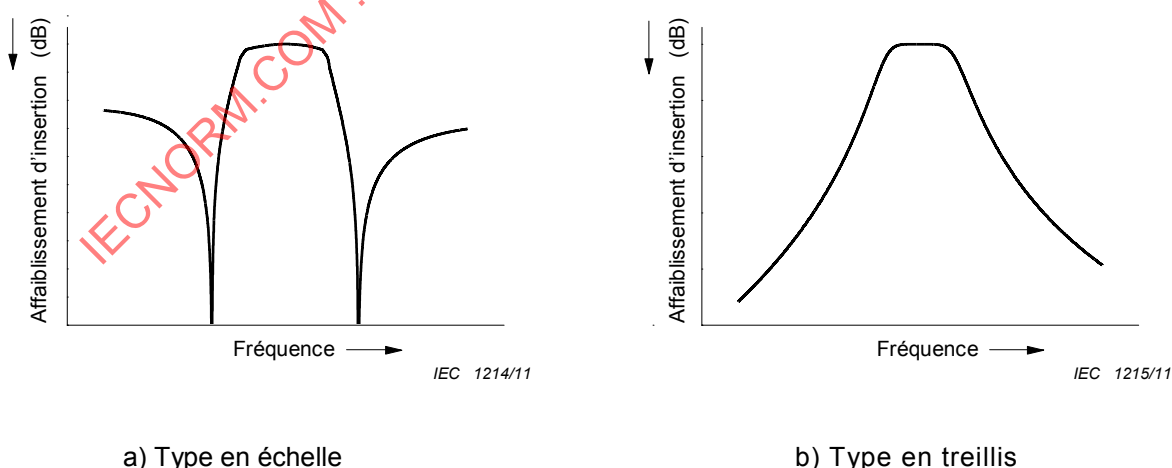


**Figure 3 – Réponses en fréquences des filtres BAW de type en échelle et en treillis**

#### 3.2.2

##### filtre en treillis

filtre comportant deux paires de résonateurs couplés électriquement dans un réseau en pont, dont une paire de résonateurs en une branche série et l'autre paire en une branche shunt

[CEI 60862-1:2003, 2.2.3.8 modifiée]

NOTE Le filtre de type en treillis nécessite davantage de résonateurs que celui de type en échelle, étant donné qu'il a besoin de deux résonateurs pour synthétiser un zéro de pôle et un zéro de transmission de la fonction de transfert. La bande passante est obtenue lorsqu'une paire de résonateurs est dotée d'un comportement inductif tandis que l'autre paire de résonateurs est dotée d'un comportement capacitif. Contrairement au filtre de type en échelle, il donne un rejet de bande atténuée profond et une bonne capacité de traitement de la puissance, mais des caractéristiques de décroissance lissée, comme le montre la Figure 3 b).

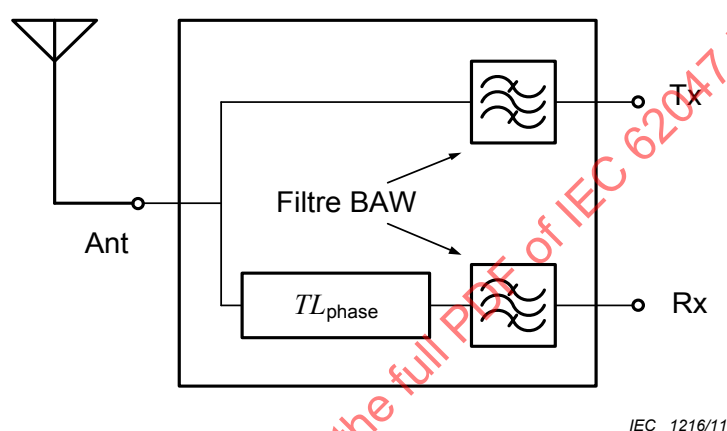
### 3.2.3

#### inductance auxiliaire

inductance connectée avec les résonateurs parallèles du filtre BAW en échelle

### 3.3 En relation avec le duplexeur BAW

La Figure 4 montre un exemple d'une configuration de duplexeur BAW.



#### Légende

|       |                    |              |                         |
|-------|--------------------|--------------|-------------------------|
| $T_x$ | antenne d'émission | $R_x$        | antenne de réception    |
| Ant   | accès d'antenne    | $TL_{phase}$ | ligne à retard de phase |

**Figure 4 – Exemple de configuration d'un duplexeur BAW**

NOTE Deux filtres différents d'onde acoustique de volume (BAW), des filtres passe-bande d'émission et de réception, sont connectés avec un déphaseur en quart d'onde, ou une ligne à retard de phase ou une inductance en parallèle sur un substrat de boîtier pour former un duplexeur, comme le montre la Figure 4. Afin d'améliorer les caractéristiques d'isolation entre ces filtres d'émission et de réception, il convient que les trous de liaison soient bien formés sur le substrat du boîtier. Les inductances série et parallèle sont ajoutées dans les filtres  $T_x$  et  $R_x$ , afin d'améliorer son atténuation, sa pente et les caractéristiques d'ondulation.

#### 3.3.1

##### filtre passe-bande d'émission

$T_x$

filtre passe-bande utilisé au niveau de l'émetteur du système RF qui transmet un signal à l'antenne

#### 3.3.2

##### filtre passe-bande de réception

$R_x$

filtre passe-bande utilisé au niveau du récepteur du système RF qui reçoit un signal de l'antenne

#### 3.3.3

##### ligne à retard de phase

ligne de transmission destinée à retarder un signal d'un accès vers l'antenne ou isoler l'émetteur et le récepteur

### 3.4 Paramètres caractéristiques

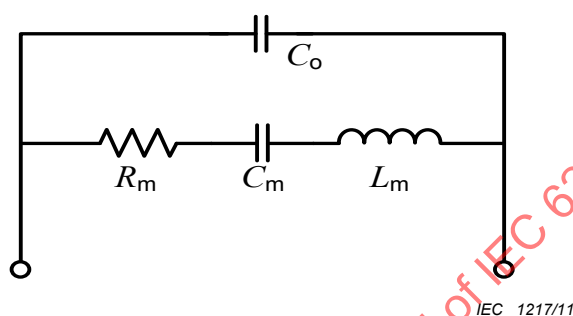
#### 3.4.1 Résonateur BAW

##### 3.4.1.1

##### circuit équivalent (de résonateur BAW)

circuit électrique qui comporte la même impédance qu'un résonateur piézoélectrique à proximité immédiate de la résonance

NOTE Par exemple, un résonateur BAW à une porte est constitué d'éléments séries  $L_m$ ,  $C_m$ ,  $R_m$  en parallèle avec  $C_o$ , comme représenté à la Figure 5, où  $L_m$ ,  $C_m$ ,  $R_m$  représentent respectivement l'inductance, la capacité, et la résistance dynamiques.  $C_o$  représente la capacité parallèle. Parfois, une autre résistance  $R_s$  est ajoutée en série avec une borne d'entrée pour prendre en compte la résistance d'électrode et d'interconnexion.



##### Légende

|       |                    |       |                      |
|-------|--------------------|-------|----------------------|
| $C_o$ | capacité parallèle | $R_m$ | résistance dynamique |
| $C_m$ | capacité dynamique | $L_m$ | inductance dynamique |

**Figure 5 – Circuit équivalent du résonateur BAW (résonateur à une porte)**

[CEI/TS 61994-1:2007, 3.25 modifiée]

##### 3.4.1.2

##### fréquence nominale

fréquence assignée par la spécification du résonateur

[CEI/TS 61994-1:2007, 3.58 modifiée]

##### 3.4.1.3

##### fréquence de résonance (ou fréquence de résonance série)

$f_r$

fréquence la plus basse des deux fréquences d'un résonateur piézoélectrique vibrant seul, dans des conditions spécifiées, dans lesquelles l'impédance électrique du résonateur est résistive

[CEI/TS 61994-1:2007, 3.81 modifiée]

##### 3.4.1.4

##### fréquence d'anti-résonance (fréquence de résonance parallèle, $f_p$ )

$f_a$

fréquence la plus élevée des deux fréquences d'un résonateur piézoélectrique vibrant seul. Une valeur approximative de cette fréquence est donnée par l'expression suivante

$$f_p = 1 / 2\pi \sqrt{L_m C_m C_o / (C_m + C_o)} \quad (1)$$

où

$C_o$  représente la capacité parallèle; et

$L_m$  et  $C_m$ , sont respectivement l'inductance et la capacité dynamiques.

[CEI/TS 61994-1:2007, 3.3, 3.69 modifiée]

#### 3.4.1.5

##### **fréquence de résonance (série) dynamique**

$f_s$

fréquence de résonance de la branche dynamique ou série du circuit équivalent du résonateur; elle est définie par la formule ci-dessous

$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_m C_m}} \quad (2)$$

où

$L_m$  et  $C_m$  représentent respectivement l'inductance et la capacité dynamiques.

[CEI/TS 61994-1:2007, 3.55 modifiée]

#### 3.4.1.6

##### **résonance fondamentale**

mode de résonance le plus bas dans une famille de vibrations donnée

#### 3.4.1.7

##### **résonance parasite**

état de résonance d'un résonateur autre que celui associé avec la fréquence de fonctionnement

[CEI/TS 61994-1:2007, 3.86 modifiée]

#### 3.4.1.8

##### **niveau de rejet de la résonance parasite**

différence entre le niveau maximal des résonances parasites et l'affaiblissement d'insertion minimal

[CEI/TS 61994-1:2007, 3.87 modifiée]

#### 3.4.1.9

##### **réponse indésirable**

état de résonance d'un résonateur autre que celui associé avec le mode de vibration prévu pour l'application

[CEI/TS 61994-1:2007, 3.99 modifiée]

#### 3.4.1.10

##### **rapport de capacité**

$r$

rapport de la capacité parallèle  $C_0$  à la capacité dynamique  $C_m$

[CE/TS 61994-1:2007, 3.7 modifiée]

#### 3.4.1.11

##### **capacité dynamique**

$C_m$

capacité de la branche dynamique ou série du circuit équivalent du résonateur

### 3.4.1.12

#### inductance dynamique

$L_m$

inductance de la branche dynamique ou série du circuit équivalent du résonateur

### 3.4.1.13

#### résistance dynamique

$R_m$

résistance de la branche dynamique ou série du circuit équivalent du résonateur

[CEI/TS 61994-1:2007, 3.52 modifiée]

### 3.4.1.14

#### capacité parallèle

$C_0$

capacité en parallèle avec le bras dynamique du circuit équivalent du résonateur, qui est provoquée par la fuite d'énergie et la perte diélectrique du film piézoélectrique

### 3.4.1.15

#### coefficient de qualité

**FOM** (*Figure of merit*) ou **M**

facteur indiquant l'aptitude à la fonction du dispositif, produit de  $k_{\text{eff}}^2$  et  $Q$ , qui indique l'activité du résonateur, et la valeur habituellement donnée par  $Q/r$ , où  $Q$  est le facteur  $Q$  et  $r$  est le rapport de capacités à basses fréquences

[CEI/TS 61994-1:2007 modifiée]

### 3.4.1.16

#### facteur de couplage électromécanique

certaines combinaisons de constantes élastique, diélectrique et piézoélectrique apparaissant naturellement dans l'expression d'impédance d'un résonateur. Un facteur différent se produit dans chaque famille particulière de mode de vibration. Le facteur est étroitement lié à l'écart relatif entre fréquences et constitue une mesure commode de la transduction piézoélectrique. En variante, le facteur de couplage peut être interprété comme la racine carrée du rapport du travail électrique ou mécanique qui peut être accompli à l'énergie totale emmagasinée provenant d'une source de puissance mécanique ou électrique pour un ensemble particulier de conditions aux limites

[CEI/TS 61994-1:2007, 3.22 modifiée]

### 3.4.1.17

#### écart relatif entre fréquences

$B_s$

rapport de la différence entre la fréquence de résonance parallèle  $f_p$  et la fréquence de résonance série  $f_s$  dans un mode donné de vibrations, à la fréquence de résonance série

$$B_s = (f_p - f_s) / f_p \quad (3)$$

[CEI/TS 61994-1:2007, 3.80 modifiée]

### 3.4.1.18

#### coefficient de couplage électromécanique effectif

$k_{\text{eff}}^2$

Le coefficient de couplage électromécanique effectif relatif aux vibrations longitudinales dans le sens de l'épaisseur est défini comme suit:

$$k_{\text{eff}}^2 = \left( \frac{\pi f_r}{2 f_a} \right) / \left\{ \tan \left( \frac{\pi f_r}{2 f_a} \right) \right\} \quad (4)$$

lorsque le film piézoélectrique est isolé mécaniquement de l'environnement tel que les électrodes

### 3.4.1.19

#### coefficient de couplage électromécanique (du matériau piézoélectrique)

$K^2$

un chiffre indiquant la résistance piézoélectrique du matériau piézoélectrique est défini comme suit:

$$k_{\text{eff}}^2 = \frac{K^2}{(1 + K^2)} \quad (5)$$

NOTE Il dépend non seulement des matériaux, mais également du type d'ondes et de la direction de propagation des ondes, ainsi que de la polarisation.

### 3.4.1.20

#### facteur de qualité (pour un circuit de résonance série d'un résonateur BAW)

$Q$

facteur correspondant à la durée de conservation de l'énergie stockée dans un dispositif est défini comme suit:

$$Q = 2\pi f_r L_m / R_m \quad (6)$$

où

$f_r$  est la fréquence de résonance;

$L_m$  est l'inductance dynamique;

$R_m$  est la résistance dynamique

[CEI/TS 61994-1:2007, 3.77 modifiée]

NOTE La valeur  $Q$  d'un résonateur est une mesure des pertes dans le dispositif. Les pertes dissipatives éventuelles sont les résistances ohmiques dans les électrodes, les pertes visco-acoustiques dans tous les matériaux, la diffusion acoustique des surfaces rugueuses ou des défauts de matériaux, et le rayonnement acoustique dans les zones environnantes du dispositif BAW.

### 3.4.1.21

#### variation de paramètre à long terme

relation existant entre tout paramètre (par exemple, la fréquence de résonance) et le temps

## 3.4.2 Filtre et duplexeur BAW

### 3.4.2.1

#### facteur de forme

rapport des deux largeurs de bande limitées par deux valeurs d'affaiblissement spécifiées

### 3.4.2.2

#### bande de transition

bande des fréquences situées entre la fréquence de coupure et le point le plus proche de la bande atténuée adjacente

### 3.4.2.3

#### taux d'affaiblissement

rapport de la bande de transition à la fréquence de coupure idéale, ce qui correspond à un indicateur décrivant les caractéristiques d'accroissement des filtres BAW

**3.4.2.4****affaiblissement**

diminution d'intensité d'un signal, d'un faisceau, ou d'une onde sous l'effet d'absorption d'énergie et de diffusion hors du chemin vers le détecteur, mais ne comprenant pas la réduction due à l'étalement géométrique

**3.4.2.5****affaiblissement d'insertion****IA**

rapport logarithmique de la puissance transmise à l'impédance de charge avant et après l'insertion du filtre et du duplexeur

**3.4.2.5.1****affaiblissement d'insertion minimal**

valeur minimale de l'affaiblissement d'insertion dans la bande passante

**3.4.2.5.2****affaiblissement d'insertion nominal**

affaiblissement d'insertion à une fréquence de référence spécifiée

**3.4.2.5.3****affaiblissement d'insertion maximal**

valeur maximale de l'affaiblissement d'insertion dans la bande passante

**3.4.2.6****affaiblissement relatif**

différence entre l'affaiblissement à une fréquence donnée et l'affaiblissement à la fréquence de référence

**3.4.2.7****affaiblissement d'écho****RA (return attenuation)**

valeur réciproque du module du coefficient de réflexion, exprimée en décibels. Elle est quantitativement égale à  $L_r$ , où  $Z_1$  est l'impédance vers la source and  $Z_2$  est l'impédance vers la charge, et les barres verticales indiquent l'amplitude. Il s'agit du rapport de la puissance réfléchie à la puissance incidente.  $\Gamma$  est un coefficient de réflexion.

$$L_r = 20 \log \left| \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1 - Z_2} \right| [\text{dB}] \quad (7)$$

$$RA = 20 \log(\Gamma) [\text{dB}] \quad (8)$$

[CEI/TS 61994-2:2000, 3.47 modifiée]

**3.4.2.8****isolement**

rapport de la puissance du signal original par rapport à la puissance du signal indésirable lorsque  $T_x$  signaux traversent l'antenne et les  $T_x$  signaux indésirables sortent par la porte  $R_x$ . L'isolement se concentre habituellement entre les portes  $T_x$  et  $R_x$

**3.4.2.9****ondulation (ondulation dans la bande passante)**

différence entre l'affaiblissement maximal et minimal dans une bande passante

**3.4.2.10****écart d'affaiblissement dans la bande passante**

variation maximale de l'affaiblissement dans une portion définie de la bande passante d'un filtre

**3.4.2.11****fréquence nominale**

fréquence donnée par le fabricant ou la spécification pour identifier le filtre et le duplexeur

**3.4.2.12****fréquence centrale**

fréquence du milieu de la bande passante ou moyenne arithmétique des fréquences de coupure

**3.4.2.13****fréquence de coupure**

fréquence de la bande passante pour laquelle l'affaiblissement relatif atteint une valeur spécifiée

**3.4.2.14****bande passante**

bande des fréquences pour lesquelles l'affaiblissement relatif est inférieur ou égal à une valeur spécifiée

**3.4.2.15****largeur de bande passante**

intervalle des fréquences entre lesquelles l'affaiblissement d'un filtre piézoélectrique doit être égal ou inférieur à une valeur spécifiée

**3.4.2.16****bande atténuée**

bande des fréquences pour lesquelles l'affaiblissement relatif est supérieur ou égal à une valeur spécifiée

**3.4.2.17****largeur de bande atténuée**

intervalle des fréquences entre lesquelles l'affaiblissement relatif est égal ou supérieur à une valeur spécifiée

**3.4.2.18****largeur de bande fractionnée ou relative**

rapport entre la largeur de bande passante et la fréquence centrale pour un filtre passe-bande ou rapport entre la largeur de bande atténuée et la fréquence centrale pour un filtre coupe-bande

[CEI/TS 61994-2:2000, 3.13 modifiée]

**3.4.2.19****sélectivité**

différence entre l'affaiblissement à la fréquence donnée hors de la bande passante et la valeur de référence à une fréquence de référence donnée

**3.4.2.20****onde stationnaire**

onde formée lorsqu'une onde électromagnétique est transmise dans une extrémité d'une ligne de transmission et est réfléchi par l'autre extrémité par une désadaptation d'impédance

#### 3.4.2.21

##### **rapport d'onde stationnaire**

rapport entre l'amplitude d'une onde stationnaire au niveau d'un ventre (minimum) et l'amplitude au niveau d'un nœud adjacent (maximum) ou rapport entre le champ électrique à un maximum de tension sur une ligne de transmission et le champ électrique d'un minimum de tension adjacente

#### 3.4.2.22

##### **impédance**

opposition passive totale offerte au flux de courant alternatif. Elle est déterminée par la combinaison particulière de la résistance, de la réactance inductive et de la réactance capacitive dans un circuit donné. Elle est représentée par la lettre "Z" et est mesurée en ohms

#### 3.4.2.23

##### **impédance d'entrée**

impédance à la borne d'entrée du dispositif de filtre lorsqu'il est correctement fermé au niveau de sa sortie

#### 3.4.2.24

##### **impédance de sortie (ou impédance de charge)**

impédance présentée par le filtre à la charge lorsque l'entrée est terminée par une impédance de source spécifiée

#### 3.4.2.25

##### **impédance caractéristique**

rapport entre la tension complexe appliquée à l'entrée d'une ligne de transmission infiniment longue et le courant complexe circulant dans cette ligne

#### 3.4.2.26

##### **capacité de traitement de puissance RF**

capacité du filtre ou du duplexeur à transmettre une quantité donnée de puissance à travers le dispositif

#### 3.4.2.27

##### **retard d'enveloppe**

temps de propagation d'une certaine caractéristique d'une enveloppe du signal entre deux points pour une certaine fréquence

#### 3.4.2.28

##### **plage de températures de fonctionnement**

plage de températures mesurées sur l'enveloppe dans laquelle le résonateur ne supporte pas de dommage permanent, bien que ne fonctionnant pas nécessairement dans les tolérances spécifiées

### 3.4.3 Caractéristiques de températures

#### 3.4.3.1

##### **caractéristiques de température-fréquence centrale**

variation maximale réversible de la fréquence centrale produite dans une plage de températures donnée à l'intérieur de la plage de températures de la catégorie. Elle est habituellement exprimée en pourcentage de la fréquence centrale par rapport à une température de référence de 25°C

#### 3.4.3.2

##### **coefficient température-fréquence centrale**

##### **CTF**

taux de variation de la fréquence centrale avec la température mesurée dans une plage spécifiée de températures. Il est habituellement exprimé en millionièmes par degré Celsius ( $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ )

## 4 Valeurs assignées et paramètres caractéristiques essentiels

### 4.1 Marquage de résonateurs, de filtres et de duplexeurs

Les résonateurs, les filtres, les duplexeurs à ondes acoustiques de volume doivent comporter des marquages lisibles et durables, dans l'ordre indiqué ci-dessous:

- a) année et semaine (ou mois) de fabrication;
- b) nom du fabricant ou marque commerciale;
- c) identification des bornes (facultatif);
- d) numéro de série;
- e) code d'identification d'usine (facultatif).

### 4.2 Informations complémentaires

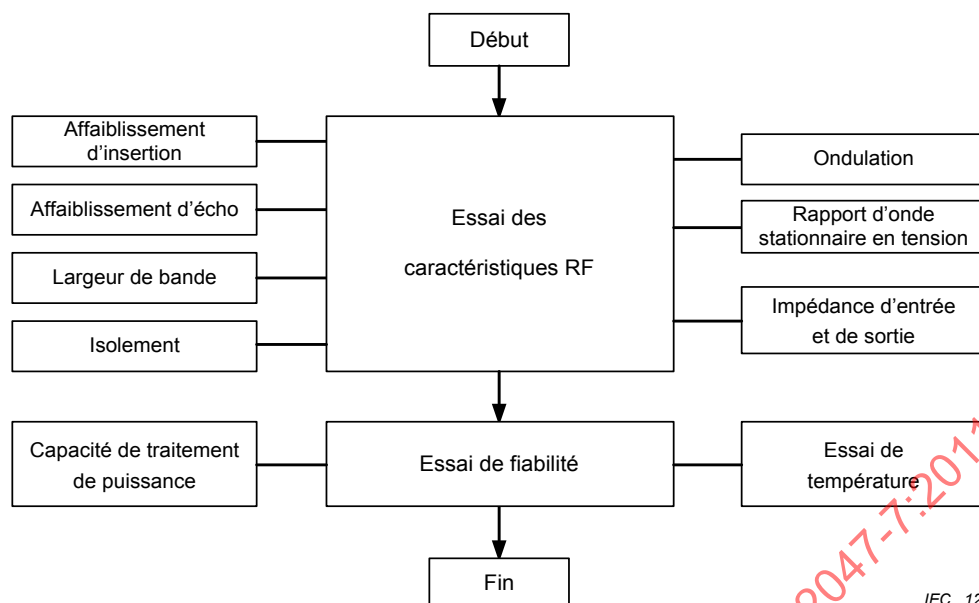
Il convient de fournir des informations supplémentaires telles que sur les circuits d'entrée et de sortie équivalent (par exemple sur l'impédance d'entrée/de sortie, l'impédance caractéristique, etc), les précautions de manipulation, des informations physiques (par exemple les dimensions d'encombrement, les bornes, les accessoires, etc), les informations d'emballage, les informations relatives au montage et à l'interface contenant des BPC et d'autres renseignements, etc

## 5 Méthodes d'essai

### 5.1 Procédure d'essai

Fondamentalement, les procédures d'essai liées aux caractéristiques de courant continu et aux caractéristiques RF des filtres et des duplexeurs BAW sont réalisées conformément à la Figure 6 et à la Figure 7. Les filtres et duplexeurs BAW sous emballage sont montés sur un dispositif d'essai et mesurés à l'aide d'un analyseur de réseau. Etant donné que l'impédance de l'analyseur de réseau est habituellement de  $50\ \Omega$ , il convient d'accorder une attention particulière aux conditions d'arrêt entre le filtre et le matériel.

Avant de raccorder le dispositif d'essai du filtre ou du duplexeur, il convient d'étalonner l'analyseur de réseau, le câble et les connecteurs. La technique d'étalonnage complet 2 accès est efficace pour compenser les erreurs systèmes (c'est-à-dire présentant une impédance en circuit ouvert, une impédance en court-circuit, des étalonnages courts aux extrémités des connecteurs de câbles d'essai, une impédance de charge de  $50\ \Omega$ , et en stockant les valeurs mesurées en vue de la correction de la mesure du résonateur, du filtre et du duplexeur). Après l'étalonnage, connecter le câble d'essai au dispositif d'essai du filtre avec des connecteurs de  $50\ \Omega$ . Le relevé du paramètre  $s$  est pris sur l'affichage de l'analyseur de réseau. Un coefficient de réflexion,  $S_{11}$  et un coefficient de transmission,  $S_{21}$  de paramètres S deux accès sont traduits en affaiblissement de réflexion et affaiblissement d'insertion, respectivement. Si une plage de fréquence différente est exigée, l'ensemble de la séquence d'étalonnage doit être répété.



IEC 1218/11

### Légende

| Nom de la procédure                    | Référence du paragraphe                      | Nom de la procédure                 | Référence du paragraphe |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Début                                  |                                              | Essai de température                | 5.3.1.2                 |
| Essai des caractéristiques RF          |                                              | Affaiblissement d'insertion         | 3.4.2.5 et 5.2.1        |
| Fiabilité                              |                                              | Affaiblissement d'écho              | 3.4.2.7 et 5.2.2        |
| Fin                                    |                                              | Largeur de bande                    | 3.4.2.15 et 5.2.3       |
| Ondulation                             | 3.4.2.9 et 5.2.5                             | Isolement                           | 3.4.2.8 et 5.2.4        |
| Rapport d'onde stationnaire en tension | 5.2.6 Rapport d'onde stationnaire en tension | Capacité de traitement de puissance | 5.3.1.1                 |
| Impédance d'entrée et de sortie        | 3.4.3.2.3 et 3.4.2.2.4                       |                                     |                         |

NOTE Les filtres et les duplexeurs BAW peuvent être mesurés, comme représenté à la Figure 7. Après le montage des dispositifs BAW sur un dispositif d'essai, les caractéristiques RF sont mesurées au moyen d'un analyseur de réseau ou d'un matériel équivalent. Si les mesures sont satisfaisantes, les essais de fiabilité (de température (cycles thermiques), de chocs, de traitement de puissance RF, etc.) sont réalisés en vue d'un usage commercial.

**Figure 6 – Procédure de mesure des filtres et des duplexeurs BAW**